PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-334369

(43) Date of publication of application: 20.11.1992

(51)Int.Cl.

CO7D213/20 B41M 5/26 CO7D215/10 CO7D233/60 CO7D235/08 CO7D263/32 CO7D263/56 CO7D263/62 CO7D277/22 CO7D277/64 CO7D293/06 CO7D293/12 CO7D401/06 CO7D401/14 CO7D413/06 CO7D413/14 C07D417/06 CO7D417/14 CO7D421/06 CO9B 23/00 G03C 1/14 G03C

(21)Application number: 03-128249

(22)Date of filing:

02.05.1991

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: OKAZAKI MASAKI

KATO TAKASHI

FUJIWARA TOSHINORI IKEGAWA AKIHIKO NISHIGAKI JUNJI KAWADA KEN

(54) QUATERNARY SALT COMPOUND, METHINE COMPOUND AND PRODUCTION OF METHINE COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a new compound useful as an intermediate for production of new compound useful for coloring agent, etc.

CONSTITUTION: A compound expressed by formula I (Z1 is atom group necessary to form 5- to 6-membered nitrogen-containing heterocycle; n is 0-1). The compound is obtained by reacting a compound expressed by formula II with a compound expressed by formula III using a solvent such as N,N-dimethylformamide or DMSO. A new compound expressed by formula IV (Z2 is same as Z1; Q is group necessary to form methine compound; M+ is monovalent cation; m is 0 or 1; p is 0 or 1) is obtained from the compound expressed by formula I.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-334369

(43)公開日 平成4年(1992)11月20日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 7 D 213/20 B 4 1 M 5/26	識別記号	庁内整理番号 6701-4C	FI	技術表示箇所
C 0 7 D 215/10		7019-4C		•
233/60	102	7252-4C		
		8305-2H	B 4 1 M	5/26 Y
			審査請求 未請求	き 請求項の数3(全 16 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平3-128249		(71)出願人	000005201
				富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)5	月2日		神奈川県南足柄市中沼210番地
			(72)発明者	岡崎 正樹
				神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
				フイルム株式会社内
		•	(72)発明者	加藤 隆志
				神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真
				フイルム株式会社内
			(72)発明者	藤原 淑記
				神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
				フイルム株式会社内
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 四級塩化合物、メチン化合物およびメチン化合物の製造方法

(57) 【要約】

(修正有)

な新規のメチン化合物を提供できる。

【目的】新規なスルホアルキル基を有するメチン化合物 およびその原料となる四級塩化合物を提供すること。更 に該メチン化合物の製造方法を提供すること。

【構成】 4-スルホー3-メチルプチル基を有する四級 塩化合物(例えば式 [I] の化合物)およびメチン化合物(例えば式 [I] の化合物)。更に、該メチン化合物の製造方法。

【効果】着色剤、光吸収剤、光ディスク用色素、ハロゲン化銀写真あるいは電子写真の分光増感色素として有用

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で表わされる四級塩化合物

一般式(I)

【化1】

式中、Z¹ は5ないし6員含窒素複素環を形成するに必要な原子群を表わし、nは0ないし1を表わす。

【請求項2】 下記一般式(II)で表わされるメチン化合物

一般式(II)

【化2】

式中、2^{*} は5ないし6員含窒素複素環を形成するに必要な原子群を表わし、Qはメチン化合物を形成するに必要な基を表わす。M^{*} は1価の隔イオンを表わし、mは0又は1を表わす。pは0又は1を表わす。

【請求項3】 前配一般式(1)を原料とする、前配一般式(II)の製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は着色剤、光吸収剤、光ディスク用色素、ハロゲン化銀写真や電子写真の分光増感色素、更には医薬として有用なメチン化合物およびその原料となる四級塩化合物さらにそれを用いたメチン化合物の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】可視域の光を吸収する化合物は、その吸収した光の波長に応じて様々な色を呈することになる。これらの化合物は色素あるいは染料と称せられ、各種材料の着色に用いられる他、より高度な利用方法として高密度情報記録材料である光ディスク用色素や画像情報記 40 録材料であるハロゲン化銀写真や電子写真の分光増感色素やフィルター用色素として用いられている。また近年ではフォトセラピーなどの医薬としても注目されるようになっている。

【0003】これらの用途に用いられる色素は、まず溶液とした後所望の状態を形成するよう加工されることが多く、溶解性の優れていることが求められる。また、光ディスク用色素や分光増感色素として用いられる場合には、固体状態や吸着状態となるため、溶液状態とは異り分子集合体としての性質が性能に大きく関与するように50す。

なる。これら溶解性や、分子集合体の形成には分子の僅かな構造の変化が著しい影響を与えることも珍しいことではない。

2

【0004】メチン化合物においては、スルホアルキル基を有する複素環を部分構造としているものがよく知られている。スルホアルキル基としては、2-スルホエチル基、3-スルホプロピル基、4-スルホプチル基、3-スルホプチル基が良く知られている。特にハロゲン化銀写真の分光増感色素においては、これらのスルホアル10 キル基の僅かな違いが性能に大きな影響を与えることが知られている。それらの違いは例えば吸着性、会合体の形成能などに影響を及ぼす。従って、更に新たなスルホアルキル基を開発することはメチン化合物の性質により多様性を賦与できることになり、大いに期待されることである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】すなわち、本発明の目的は新規なスルホアルキル基を有するメチン化合物を提供することにあり、同時に該メチン化合物の原料となるのといる。20 四級塩化合物および該メチン化合物の製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意研究を重ねた結果、一般式(I)で表わされる化合物を原料とし、一般式(II)で表わされるメチン化合物を得ることにより、本発明の目的が達成可能なことを見出した。

一般式(I)

[0007]

[化3]

【0008】式中、Z¹ は5ないし6員含窒素複素環を 形成するに必要な原子群を表わし、nは0又は1を表わ す。

一般式(II)

[0009]

【化4】

【0010】式中、 Z^2 は5ないし6員含窒素複素環を形成するに必要な原子群を表わし、Qはメチン化合物を形成するに必要な基を表わす。 M^* は1価の陽イオンを表わし、mは0又は1を表わす。pは0又は1を表わす。p

【0011】一般式(I)の化合物について更に詳しく 説明する。 Z1 により形成される5ないし6員の含窒素 複素環は以下のものが挙げられる。但し、便宜上四級塩 ではない場合の名称により示す。

【0012】チアゾール核(例えば、チアゾール、4-メチルチアゾール、4-フェニルチアゾール、4,5-ジメチルチアゾール、4,5-ジフェニルチアゾー ル)、ベンゾチアゾール核(例えば、ベンゾチアゾー ル、4-クロロベンゾチアゾール、5-クロロベンゾチ アゾール、6-クロロペンゾチアゾール、5-ニトロペ 10 ナゾール)、ナフトセレナゾール核(例えば、ナフト ンゾチアゾール、4-メチルベンゾチアゾール、5-メ チルペンゾチアゾール、6-メチルペンゾチアゾール、 5-プロモベンゾチアゾール、6-プロモベンゾチアゾ ール、5-ヨードベンゾチアゾール、5-フェニルベン ゾチアゾール、5-メトキシベンゾチアゾール、6-メ トキシベンゾチアゾール、5-エトキシベンゾチアゾー ル、5-エトキシカルポニルベンゾチアゾール、5-カ ルポキシベンゾチアゾール、5-フェネチルベンゾチア ゾール、5-フルオロペンゾチアゾール、5-クロロー 6-メチルベンゾチアゾール、5,6-ジメチルベンゾ 20 チアゾール、5-ヒドロキシ-6-メチルベンゾチアゾ ール、テトラヒドロベンゾチアゾール、4-フェニルベ ンゾチアゾール)、ナフトチアゾール核(例えば、ナフ ト〔2, 1-d〕チアゾール、ナフト〔1, 2-d〕チ アゾール、ナフト〔2,3-d〕 チアゾール、5-メト キシナフト (1, 2-d) チアゾール、7-エトキシナ フト〔2, 1-d〕チアゾール、8-メトキシナフト (2, 1-d) チアゾール、5-メトキシナフト (2, 3-d) チアゾール)、チアゾリン核(例えば、チアゾ リン、4-メメルチアゾリン、4-ニトロチアゾリン) 【0013】オキサゾール核(例えば、オキサゾール、 4-メチルオキサゾール、4-ニトロオキサゾール、5 -メチルオキサゾール、4-フェニルオキサゾール、 4, 5-ジフェニルオキサゾール、4-エチルオキサゾ ールなど)、ベンソオキサゾール核(ベンソオキサゾー ル、5-クロロベンゾオキサゾール、5-メチルベンゾ オキサゾール、5-プロモベンゾオキサゾール、5-フ ルオロベンゾオキサゾール、5-フェニルベンゾオキサ ゾール、5-メトキシベンゾオキサゾール、5-ニトロ ペンゾオキサゾール、5-トリフルオロメチルペンゾオ 40 キサゾール、5-ヒドロキシベンゾオキサゾール、5-カルボキシベンゾオキサゾール、6-メチルベンゾオキ サゾール、6-クロロベンゾオキサゾール、6-ニトロ ベンゾオキサゾール、6-メトキシベンゾオキサゾー ル、6-ヒドロキシベンゾオキサゾール、5,6-ジメ チルベンソオキサゾール、4,6-ジメチルベンソオキ サゾール、5-エトキシペンゾオキサゾール)、ナフト オキサゾール核 (例えば、ナフト〔2, 1-d〕オキサ **ゾール、ナフト〔1, 2 – d〕オキサゾール、ナフト** (2, 3-d) オキサゾール、5-ニトロナフト (2,

1-d〕オキサゾール)、オキサゾリン核(例えば、 4. 4-ジメチルオキサゾリン)

【0014】セレナゾール核(例えば、4-メチルセレ ナゾール、4-ニトロセレナゾール、4-フェニルセレ ナゾール)、ペンゾセレナゾール核(例えば、ペンゾセ レナゾール、5-クロロベンゾセレナゾール、5-ニト ロベンソセレナソール、5-メトキシベンソセレナソー ル、5-ヒドロキシベンゾセレナゾール、6-ニトロベ ンゾセレナゾール、5-クロロー6-ニトロペンゾセレ [2, 1-d] セレナゾール、ナフト [1, 2-d] セ レナゾール)、3,3-ジアルキルインドレニン核(例 えば、3、3-ジメチルインドレニン、3、3-ジエチ ルインドレニン、3,3-ジメチル-5-シアノインド レニン、3,3-ジメチル-6-ニトロインドレニン、 3, 3-ジメチル-5-ニトロインドレニン、3, 3-ジメチルー5-メトキシインドレニン、3,3,5-ト リメチルインドレニン、3、3-ジメチル-5-クロロ インドレニン)

【0015】イミダゾール核 {例えば、1-アルキルイ ミダゾール、1-アルキル-4-フェニルイミダゾー ル、1-アルキルペンゾイミダゾール、1-アルキル-5-クロロベンゾイミダゾール、1-アルキル-5,6 **-ジクロロベンゾイミダゾール、1-アルキル-5-メ** トキシベンゾイミダゾール、1-アルキル-5-シアノ ペンゾイミダゾール、1-アルキル-5-フルオロペン ゾイミダゾール、1-アルキル-5-トリフルオロメチ ルペンソイミダゾール、1-アルキルー6-クロロー5 -シアノベンゾイミダゾール、1-アルキル-6-クロ 30 ロー5-トリフルオロメチルペンゾイミダゾール、1-アルキルナフト〔1.2-d〕イミダゾール、1-アリ ルー5、6-ジクロロペンゾイミダゾール、1-アリル -5-クロロペンゾイミダゾール、1-アリールイミダ ゾール、1-アリールペンゾイミダゾール、1-アリー ルー5-クロロペンゾイミダゾール、1-アリールー 5, 6-ジクロロベンゾイミダゾール、1-アリールー 5-メトキシペンゾイミダゾール、1-アリール-5-シアノベンゾイミダゾール、1-アリールナフト〔1, 2-d) イミダゾール、前述のアルキル基は炭素原子1 ~8個のもの、たとえば、メチル、エチル、プロピル、 イソプロピル、プチル等の無置換アルキル基やヒドロキ シアルキル基(例えば、2-ヒドロキシエチル、3-ヒ ドロキシプロピル)が好ましい。特に好ましくはメチル 基、エチル基である。前述のアリールは、フェニル、ハ ロゲン(例えばクロロ)置換フェニル、アルキル(例え ばメチル)置換フェニル、アルコキシ(例えばメトキ シ) 置換フェニルを表わす。}、

【0016】ピリジン核(例えば、2-ピリジン、4-**ピリジン、5-メチル-2-ピリジン、3-メチル-4** - ビリジン)、キノリン核(例えば、2-キノリン、3

50

-メチル-2-キノリン、5-エチル-2-キノリン、 6-メチル-2-キノリン、6-ニトロ-2-キノリ ン、8-フルオロ-2-キノリン、6-メトキシ-2-キノリン、6-ヒドロキシ-2-キノリン、8-クロロ -2-キノリン、4-キノリン、6-エトキシ-4-キ ノリン、6-ニトロー4-キノリン、8-クロロー4-キノリン、8-フルオロ-4-キノリン、8-メチル-4-キノリン、8-メトキシ-4-キノリン、イソキノ リン、6-ニトロ-1-イソキノリン、3,4-ジヒド ロー1-イソキノリン、6-ニトロー3-イソキノリ ン)、イミダゾ〔4, 5-b] キノキザリン核(例え ば、1,3-ジエチルイミダゾ(4,5-b)キノキザ リン、6-クロロー1、3-ジアリルイミダゾ〔4、5 -b〕キノキザリン)、ベンゾテルラゾール核(例えば ベンゾテルラゾール、5-メチルベンゾテルラゾール、 5-メトキシベンゾテルラゾール)、ナフトテルラゾ

一般式(III)

*ル核(例えばナフト〔1,2-d〕テトラゾール)、オ キサジアゾール核、チアジアゾール核、テトラゾール 核、ピリミジン核を挙げることができる。

6

【0017】一般式 (II) の化合物について更に詳しく説明する。 Z² により形成される5ないし6員の含窒素複素環は、Z¹ の場合に示した複素環の二重結合を、一般式 (II) に適合するように移動させたものが挙げられる。 Qにより形成されるメチン化合物はアミジニウムイオン系を形成するもの、例えばシアニン色素 (一般式 (III))、双極アミド系を形成するもの、例えばメロシアニン色素 (一般式 (IV))、およびそれらの複合した系例えばロダシアニン色素 (一般式 (V)) が挙げられる。

【0018】 【化5】

【0019】 Z³、 Z⁵、 Z¹ はZ¹ と同義であり、 Z⁴、 Z¹⁰はZ² と同義である。なおZ³ とZ⁴ は共鳴により交換し得る。 Z⁵ によって形成される5ないし6員環としては次のものから誘導されるものが挙げられる。例えばロダニン核、2ーチオヒダントイン核、2ーチオキソオキサゾリジンー4ーオン核、2ーチオパルビツール酸核、チアゾリジンー2、4ージオン核、チアゾリジンー4ーオン核、イソオキサゾロン核、ヒダントイン核、インダンジオン核がある。また、アセチルアセトン、マロンジニトリル、アセト酢酸エチル、シアノ酢酸エチルなどから誘導される開鎖型のものであってもよい。

【0020】 2°、2°によって形成される5ないし6 ソプロピル、プチル、イソプチル、ヘキシル、オクチ 員環は、2°によって形成される5ないし6員環から適 ル、ドデシル、オクタデシル)、置換アルキル基、例え 切な位置にある。オキソ基あるいはチオキソ基を除いた 50 ばアラルキル基(例えばペンジル、2-フェニルエチ

【0021】R¹、R²で表わされる置換されていてもよいアルキル基として例えば、炭素原子1~18、好ましくは1~7、特に好ましくは1~4のアルキル {無置換アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル、ヘキシル、オクチル、ドデシル、オクタデシル)、置換アルキル基、例えばアニルキルは(例えばペンジル、2-ファニルエチ

ル)、ヒドロキシアルキル基(例えば、2-ヒドロキシ エチル、3-ヒドロキシプロピル)、カルポキシアルキ ル基(例えば、2-カルポキシエチル、3-カルポキシ プロピル、4-カルボキシプチル、カルポキシメチ ル)、アルコキシアルキル基(例えば、2-メトキシエ チル、2-(2-メトキシエトキシ) エチル)、スルホ アルキル基(例えば、2-スルホエチル、3-スルホブ ロピル、3-スルホプチル、4-スルホプチル、4-ス ルホー3-メチルプチル、2-(3-スルホプロポキ シ) エチル、2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル、3 -スルホプロポキシエトキシエチル)、スルファトアル キル基(例えば、3-スルファトプロピル、4-スルフ ァトプチル)、複素環置換アルキル基(例えば2-(ピ ロリジン-2-オン-1-イル) エチル、テトラヒドロ フルフリル)、2-アセトキシエチル、カルポメトキシ メチル、2-メタンスルホニルアミノエチル、アリル 基】がある。また、これらのα位のメチン基を含む環を 形成してもよい。

【0022】 Zº により形成される5ないし6員環の置 換基としては、例えばアルキル基、置換アルキル基、ア リール基、置換アリール基、複素環基が挙げられ、例え ば炭素数1~18、好ましくは1~7、特に好ましくは 1~4のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プ ロピル基、イソプロピル基、プチル基、イソプチル基、 ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、オクタデシル 基)、置換アルキル基 (例えばアラルキル基 (例えばべ ンジル基、2-フェニルエチル基)、ヒドロキシアルキ ル基(例えば、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキ シプロピル基)、カルポキシアルキル基(例えば、2-カルポキシエチル基、3-カルポキシプロピル基、4-カルボキシブチル基、カルボキシメチル基)、アルコキ シアルキル基(例えば、2-メトキシエチル基、2-(2-メトキシエトキシ) エチル基)、スルホアルキル 基(例えば、2-スルホエチル基、3-スルホプロピル 基、3-スルホプチル基、4-スルホプチル基、2-(3-スルホプロポキシ) エチル基、2-ヒドロキシー 3-スルホプロピル基、3-スルホプロポキシエトキシ エチル基)、スルファトアルキル基(例えば、3-スル

ファトプロピル基、4-スルファトプチル基)、複索環 置換アルキル基(例えば2-(ピロリジン-2-オン-1-イル)エチル基、テトラヒドロフルフリル基、2-モルホリノエチル基)、2-アセトキシエチル基、カル ボメトキシメチル基、2-メタンスルホニルアミノエチ ル基、アリル基)、アリール基(例えばフェニル基、2-ナフチル基)、置換アリール基(例えば、4-カルボ キシフェニル基、4-スルホフェニル基、3-クロロフ ェニル基、3-メチルフェニル基)、複素環基(例え ば、2-ピリジル基、2-チアゾリル基)がある。

8

【0023】 n¹、n²、n³、n⁴、n⁵は0または1を表わし、m¹、m⁴は0ないし5の整数を表わし、m²、m³は1ないし5の整数を表わす。M°で表わされる陽イオンとしては例えばプロトン、ナトリウム、カリウム、ピリジニウム、トリエチルアンモニウムなどの通常シアニン色素で知られているものが挙げられる。但し、L¹またはL²がZ³のヘテロ環に直接結合する場合にはL¹、L³はCHであり、L⁴がZ⁵のヘテロ環に直接結合する場合にはL⁴はCHであり、L⁵がZ²のヘテロ環に直接結合する場合にはL⁴はCHである。

【0024】上述のQによって形成される化合物やそれ らの一般的合成法については、エフ・エム・ハーマー (F. M. Hamer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ シアニン・ダイズ・アンド・リレイティド・コンパウ ンズー (Heterocyclic Compounds-Cyanine dyes and re lated compounds-)」(ジョン・ウィリー・アンド・サ ンズ John Wiley & Sons社-ニューヨーク、ロンドン -、1964年刊)、デー・エム・スターマー (D. M.S turmer) 著「ヘテロサイクリック・コンパウンズースペ シャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミ ストリー (Heterocyclic Compounds-Special topics in heterocyclic chemistry-) 」第8章、第4節、第4 82~515頁(ジョン・ウィリー・アンド・サンズ J ohn Wiley &Sons社-ニューヨーク、ロンドン-、19 77年刊)、などの記載を参考にすることができる。以 下に化合物の具体例を示す。

[0025]

【化6】

I - 2

r – A

[0026]

【化7】 1 - 6

10

[0027]

[0028]

I -15 CH_CH_CHCH_SO_

[0029]

【化10】

11 1 -17 CH₂O CH2CH2CHCH2SO3 I CH₃

[0031]

1 -20

12

【化13】

30

13 11 – 4 (CH :) 3503Na CH3

11 - 6 CH_CH_CHCHCH_SO_ CH_CH_CHCH_SO_H CH. CB 3

[0033]

(化14)

11-9

[0034]

【化15】

.16

15

11-10 (CH₂)₃SO₃-CH2CH2CHCH2SO3Na CH3

în-11

11-12

[0035]

11-14 CaHs

[]-15

[0036]

17

11 - 16

11-18 CH_CH_CHCHCH_SO_ CE 3

[0037]

【化18】

11-21

[0038]

【化19】

19 [I - 22

11-23 HO: (EH3) 02 (EH3)

11-24 【化20】

[0039]

11-25 CH₂

11-26

11-27

[0040] 【化21】

【0041】一般式(I)で表わされる化合物は式 20*【0042】

(1) に従って合成することができる。

CH a

【0043】反応条件について詳しく説明する。反応温度は10℃ないし270℃の範囲から選ぶことができる。80℃ないし230℃の範囲が好ましく、100℃ないし200℃の範囲が更に好ましい。反応溶媒としてはN,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)などの極性溶媒から、アニソールやキシレンなどの非極性溶媒まで、スルトン(2)によるアルキル化を受けるものやスルトン(2)を分解させるものを除き、いかなるものを用いてもよい。又、無溶媒でもよい。原料の仕込比(2/1)は1ないし20の範囲から選ぶことができる。1ないし7の範囲が好ましく、1.5ないし4の範囲が更に好ましい。反応の際に触媒として酸あるいは塩基を用いてもよいし、用いなくてもよい。

【0044】一般式(II)で表わされる化合物は、一般式(I)で表わされる化合物を原料とし、目的とする化合物の構造に応じ他の原料と組合わせて反応を行ない合成することができる。組合わせて用いる原料の選定に関しては一般的にはエフ・エム・ハーマー(F. M. Hamer)

著「ヘテロサイクリック・コンパウンズーシアニン・ダイズ・アンド・リレイティド・コンパウンズー (Hetero cyclic Compounds-Cyanine dyes and related compound s-)」(ジョン・ウィリー・アンド・サンズ John Wile y & Sons社ーニューヨーク、ロンドンー、1964年刊)、デー・エム・スターマー (D. M. Sturmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズースペシャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミストリーー (He terocyclicCompounds-Special topics in heterocyclic chemistry-)」第8章、第4節、第482~515頁(ジョン・ウィリー・アンド・サンズ John Wiley & Sons社ーニューヨーク、ロンドンー、1977年刊)、などの記載を参考にすることができる。

【0045】反応条件について詳しく説明する。反応温度は-20℃ないし200℃の範囲から選ぶことができる。0℃ないし180℃の範囲が好ましく、15℃ないし160℃の範囲が更に好ましい。反応溶媒は、水およびN,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)などの極性溶媒から、ペンゼ

50

ンやヘキサンなどの非極性溶媒までの範囲から選ぶこと ができる。DMFやDMSOなどの極性溶媒、メタノー ルやエタノールなどのアルコール類、アセトニトリルや ベンゾニトリルなどのニトリル類、酢酸エチルなどのエ ステル類、テトラヒドロフランや1、2-ジメトキシエ タンなどのエーテル類が好ましく、中でも、極性溶媒、 アルコール類、ニトリル類が更に好ましく、またこれら の混合溶媒を用いることができる。反応の際に、酸ある いは塩基を用いることができる。酸および塩基の両者を 混合して用いることが好ましい場合もある。酸としては 10 無機酸および有機酸から選ぶことができ、有機酸が好ま しい。特に酢酸プロピオン酸などのカルボン酸、フェノ ール、m-クレゾールなどのフェノール類が好ましい。 塩基としては、無機塩基および有機塩基から選ぶことが でき、有機塩基が好ましい。特にトリエチルアミンなど の三級アミンおよびピリジンなどの芳香族複素環アミン が好ましい。

[0046]

【実施例】次に本発明を実施例に基づいて更に詳しく説 明する。

実施例1

·化合物 I-1の合成

5-クロロ-2-メチルペンゾチアゾール36.73g (0.2mol)と2-メチル-1, 4-ブタンスルトン30g (0.2mol)とを150 $\mathbb C$ の油溶上で8時間攪拌した。反応液を100 $\mathbb C$ まで冷却したところ、激しく攪拌しながら酢酸エチル50 $\mathbb C$ $\mathbb C$ 切りットルを滴下した。得られた結晶を濾別し、乾燥すると標記化合物が21.4g (収率32%) 得られた。

【0047】参考例1

・2-メチル-1, 4-プタンスルホニルの合成

1) 4-ヒドロキシ-2-メチルプタンスルホン酸ナトリウム塩(a)の合成メタノール450ミリリットル、水700ミリリットルに亜硫酸水素ナトリウム127gを溶解し、さらに3-メチル-3-プテン-1-オール86gとベンゾイル-t-プチルパーオキシドを溶解し、水浴上にて24時間加熱した。メタノール、水を減圧留去した後、さらにメタノール300ミリリットルを添加し、10分間加熱還流した。不溶物をセライト濾過し、濾液のメタノールを留去し、得られた白色結晶を冷40メタノール200ミリリットルで洗浄した。

収量194g (収率94%)

2) 2-メチル-1, 4-ブタンスルトンの合成 上記白色結晶(a) 194gをメタノール1000ミリ リットルに溶解し、これに濃硫酸70gを加えた。これ を油溶中で140℃まで徐々に加熱しながら、常圧でメ タノールと生成する水を留去した。さらに昇温し、減圧 下蒸留し無色透明液体を得た。

量120g (収率80%)

沸点154℃/15㎜Hg

【0048】 実施例2

·化合物 I-2の合成

2-メチル-5-フェノールベンゾオキサゾール12.6g (60 nmol)と2-メチル-1, 4-プタンスルトン13.6g (90 nmol) とを150 COの油溶上で10時間攪拌した。反応液を100 Cまで冷却したところに、激しく攪拌しながら酢酸エチル300 Sリリットルを滴下した。得られた結晶を濾別し、乾燥すると標記化合物が12.9g (収率60%) 得られた。

24

0 【0049】実施例3

・化合物II-1の合成

化合物 I-1 1.7gとオルソプロピオン酸エチルエステル3ミリリットルを、ピリジン3.8ミリリットルと酢酸1.0ミリリットル中で、2時間加熱還流させた。反応液を冷却後、イソプロピルアルコール20ミリリットルとよう化ナトリウム2gを加え、生成した結晶をろ別した。得られた粗結晶をメタノールとイソプロピルアルコール混合溶媒200ミリリットルに溶解させ、減圧下溶媒を150ミリリットル留去した。生成した結20 晶をろ別し、再びメタノールとイソプロピルアルコールから再結晶させ、目的化合物0.4gを得た。

収率 22%

 $\lambda \max = 552$. 7 nm (MeOH)

 $\epsilon = 1. 10 \times 10^{5}$

m.p. 217~219℃ (dec)

【0050】 実施例4

·化合物II-2の合成

化合物 I-1 2 g (6 mmol) と 2, 4 -ジニトロクロロペンゼン6 0 8 mg (3 mmol) とトリエチルアミン7ミ 30 リリットル (5 2 mmol) とを、N, N -ジメチルアセトアミド6ミリリットル中で、浴温95℃にて2時間撹拌した。反応液を空冷し、内温を20℃まで下げたところで析出した結晶を適取した。この粗結晶をメタノールーアセトニトリルより再結晶すると、標記化合物が1g (収率44%) 得られた。 λ max (MeOH) = 428 mm (ϵ =8.95×104)

【0051】実施例5

化合物II-3の合成

化合物 I-1 4gにDMSO8.1ミリリットルと1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)-7-ウンデセン(DBU)2.1gとを加え室温下攪拌してできたサスペンジョン水冷下3-(2-(2-エトキシ-1-プテニル)ナフト(1,2-d)オサキゾリオ)プロパンスルホナート4.7gとDMSO4ミリリットルとを加え更に1時間攪拌した。次いで反応液にヨウ化ナトリウム2gとアセトニトリル8ミリリットルとからなる溶液を添加して、析出した結晶を濾取した。メタノールで2回再結晶した。

収量1.95g、収率19.3%

50 λ max (MeOH) 535. 3 nm

 ε max (MeOH) 1. 04×10⁶

【0052】実施例6

·化合物II-4の合成 1) 2-メチル-4-[2-(2-エトキシ-1-プテ

ニル) -3-ベンゾオキサゾリオ] プタンスルホナート の合成

化合物 I-2 18.0g (50 mmol) とオルソプロピ オン酸エチル17ミリリットルとをメタクレゾール40 ミリリットル中で浴温120℃にて30分間攪拌した。 反応液を90℃まで冷却後、酢酸エチル50ミリリット 10 ルとヘキサン50ミリリットルとを加えて攪拌し、デカ ンテーションを行なった。残査にジエチルエーテル50 ミリリットルを加えて攪拌すると、結晶化した。この結 晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホル ムーメタノール)にて精製すると標記化合物が11.6 g (52%) 得られた。

2) 化合物II-4の合成

2-メチル-4-{2-(2-エトキシ-1-プテニ ル) -3-ベンゾオキサゾリオブタンスルホナート8. 9g(20mmol)と3-(5-クロロ-2-メチル-3 20 スクとして機能することがわかる。 -ベンゾオキサゾリオ) プロパンスルホナート5.8g (20 mmol) とをN, N-ジメチルアセトアミド20ミ リリットル中で、浴温140℃にて2時間攪拌した。反

応液に酢酸エチル200ミリリットルを加えてデカンテ ーションをして、得られる残査をメタノール100ミリ リットルに溶解した。この溶液にヨウ化ナトリウム3.

0gのアセトン100ミリリットル溶液を加えて得られ る結晶を瀘別した。この粗結晶をメタノールーイソプロ パノールより再結晶すると標記化合物が5.7g(40

26

%) 得られた。 $\lambda \max$ (MeOH) 499nm (ϵ 1. 3×10^5) 【0053】参考例2

・光記録材料への応用

化合物II-1の2%メタノール溶液をガラス基板上にス ピンコートした。塗布時は300rpm 、乾燥時は150 0 rpm の回転数で行なった。得られた色素薄膜の厚さは 100mであった。これに半導体レーザー励起YAGS HG装置 (アモコレーザー社 (Amoco Laser CO) 製) に より光強度 1 mv、ピーム径 1 0 0 μm、波長 5 3 2 mmの 光を10㎜間隔で10秒間ずつ照射した。照射後、光学 顕微鏡にて観測したところ、照射部位には色素膜の破壊 が見られた。以上より、この色素膜が原理的には光ディ

[0054]

【発明の効果】本発明は新規なメチン化合物を提供する に有用である。

【手続補正書】

【提出日】平成3年8月12日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正内容】

[0046]

【実施例】次に本発明を実施例に基づいて更に詳しく説 明する。

実施例1

・化合物 I-1の合成

5-クロロ-2-メチルペンゾチアゾール36.73g (0.2mol) と2-メチル-1, 4-プタンスルト ン30g(0.2mol)とを150℃の油溶上で8時 間撹拌した。反応液を100℃まで冷却したところに、 激しく攪拌しながら酢酸エチル50ミリリットルを滴下 した。得られた結晶を違別し、乾燥すると標記化合物が 21. 4g(収率32%)得られた。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正内容】

【0047】参考例1

・2-メチル-1, 4-プタンスルトンの合成

1) 4-ヒドロキシ-2-メチルプタンスルホン酸ナト リウム塩(a)の合成メタノール450ミリリットル、 水700ミリリットルに亜硫酸水素ナトリウム127g を溶解し、さらに3-メチル-3-プテン-1-オール 86gとペンゾイルーtープチルパーオキシドを溶解 し、水浴上にて24時間加熱した。メタノール、水を減 圧留去した後、さらにメタノール300ミリリットルを 添加し、10分間加熱還流した。不溶物をセライト濾過 し、濾液のメタノールを留去し、得られた白色結晶を冷 メタノール200ミリリットルで洗浄した。

収量194g(収率94%)

2) 2-メチル-1, 4-プタンスルトンの合成

上記白色結晶(a) 194gをメタノール1000ミリ リットルに溶解し、これに濃硫酸70gを加えた。これ を油溶中で140℃まで徐々に加熱しながら、常圧でメ タノールと生成する水を留去した。さらに昇温し、減圧 下蒸留し無色透明液体を得た。

量120g (収率80%)

沸点154℃/15mmHg

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正内容】

【0048】 実施例2

·化合物 I - 2の合成

2-メチルー5-フェニルベンゾオキサゾール12.6g (60 mm o 1) と2-メチルー1, 4-プタンスルトン13.6g (90 mm o 1) とを150 $\mathbb C$ の油溶上で10時間撹拌した。反応液を100 $\mathbb C$ まで冷却したところに、激しく攪拌しながら酢酸エチル300 ミリリットルを滴下した。得られた結晶を濾別し、乾燥すると標記化合物が12.9g (収率60%) 得られた。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0052

【補正方法】変更

【補正内容】

【0052】実施例6

・化合物II-4の合成

1) 2-メチル-4-〔2-(2-エトキシ-1-プテ ニル) -3-ベンゾオキサゾリオ〕プタンスルホナート の合成

化合物 I - 2 18.0g(50mmo1)とオルソプロピオン酸エチル17ミリリットルとをメタクレゾール40ミリリットル中で浴温120℃にて30分間攪拌した。反応液を90℃まで冷却後、酢酸エチル50ミリリットルとヘキサン50ミリリットルとを加えて攪拌し、デカンテーションを行なった。残査にジエチルエーテル50ミリリットルを加えて攪拌すると、結晶化した。この結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルムーメタノール)にて精製すると標記化合物が11.6g(52%)得られた。

2) 化合物 I I - 4 の合成

2-メチル-4-{2-(2-エトキシ-1-プテニ

ル) -3 - ベンゾオキサゾリオ} プタンスルホナート8.9g(20mmo1)と3-(5-クロロ-2-メチル-3-ベンゾオキサゾリオ)プロパンスルホナート5.8g(20mmo1)とをN,N-ジメチルアセトアミド20ミリリットル中で、浴温140℃にて2時間機拌した。反応液に酢酸エチル200ミリリットルを加えてデカンテーションをして、得られる残査をメタノール100ミリリットルに溶解した。この溶液にヨウ化ナトリウム3.0gのアセトン100ミリリットル溶液を加えて得られる結晶を濾別した。この粗結晶をメタノールーイソプロパノールより再結晶すると標記化合物が5.7g(40%)得られた。

λmax (MeOH) 499nm (ε1. 3×10⁵)

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0053

【補正方法】変更

【補正内容】

【0053】参考例2

光記録材料への応用

化合物 II-102%メタノール溶液をガラス基板上にスピンコートした。塗布時は300rpm、乾燥時は1500rpmの回転数で行なった。得られた色素薄膜の厚さは100nmであった。これに半導体レーザー励起 YAGSHG装置(アモコレーザー社(AmocoLaser CO)製)により光強度1mw、ピーム径100μm、波長532nmの光を10mm間隔で10秒間ずつ照射した。照射後、光学顕微鏡にて観測したところ、照射部位には色素膜の破壊が見られた。以上より、この色素膜が原理的には光ディスクとして機能することがわかる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 7 D 235/08		7252-4C		
263/32		7624-4C		
263/56		7624-4C		
263/62		7624-4C		
277/22		7019-4C		
277/64		7019-4C		
293/06		8314-4C		
293/12		8314-4C		
401/06		8829-4C		•
401/14		8829-4C		
413/06		8829-4C		
413/14		8829-4C		
417/06		9051-4C	,	

	417/14		9051-4C
	421/06		9051-4C
C 0 9 B	23/00	В	7375-4H
		L	7375-4H
		M	7375-4H
G 0 3 C	1/14		7915-2H
	1/22		7915-2H

(72)発明者 池川 昭彦

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 (72)発明者 西垣 純爾

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 河田 憲

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内